

[钡\(Ba\)溅射靶材,纯度:99.5%,Size:2",厚:0.250"](#)

[下载为PDF](#)

- 2次围观

产品图片



产品别名

[Barium-Ba-Sputtering-Targets-Purity_99.5-Size_1-Thickness_0.250](#)

货号/SKU

Nanochemazone848

货号/规格

EACH

库存与交货期

通常2-3周;特殊货期订购前告知

人民币价格

7008

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中, 请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料(例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等)、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

厂牌

Chemazone Inc

品牌

[Nanochemazone™](#)

产品基础信息

部分规格并未上架，大批量需问客服

产品安全信息

中文产品内容仅供参考，如专业术语有误，请以官网英文为准！

主要内容

溅射靶材的应用；

使用溅射靶材完成膜沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。借助溅射靶材的帮助，使用溅射靶材完成了FILM沉积。一种用于溅射薄膜的技术称为“溅射靶标制造的沉积”，它需要从“靶”来源侵蚀材料像硅晶片一样的“底物”。

使用半导体溅射靶标进行靶材蚀刻。当选择性不是问题并且需要高度蚀刻各向异性时，溅射是选择的方法。

通过通过蚀刻去除靶材材料，还利用溅射靶标进行研究。

在次级离子光谱法中，一个例子是靶材材料以稳定的速度溅射时。质谱法用于量化量溅射，量化原子的浓度和身份。在溅射靶材的帮助下，

可以识别靶材材料，“&”甚至可以检测到令人难以置信的杂质数量。

还有一个应用程序区域用于溅射空间靶材。一种类型的空间风化，改变了月球和小行星等无空中世界的化学和物理特征正在溅射。

a块S，第2组，周期6元素，原子量为137.27，钡具有原子符号Ba和原子数56。碱金属之一是钡。可以使用钡溅射靶标将电子设备镀板。钡具有有利的电特性。

厂牌介绍

Nanochemazone是一家专注于纳米材料与纳米技术研发的高新技术企业。Nanochemazone 为研究和开发以及工业应用提供高质量的纳米技术产品。Nanochemazone 涉足业务的各个方面：Global范围内纳米级、微米级和金属纳米粉末产品的制造、研发、加工、供应和营销。Nanochemazone 产品有预包装的目录尺寸、半散装和散装数量。我们还提供定制合成和特殊包装服务。

品牌标识



NANOCHEMAZONE

— *Everything About Nanomaterials* —

产品关键词

[Nanochemazone稀土材料](#)

[Nanochemazone™ 稀土材料目录价格](#)

[Nanochemazone溅射靶材](#)

[稀土材料厂家](#)

[稀土材料](#)

[稀土材料微米粉末Nanochemazone](#)

[稀土材料包括哪些](#)

[稀土材料是什么](#)

[什么是稀土材料](#)

[电池用磷酸锂材料是稀土吗](#)

[碳纳米管稀土材料](#)

[一键获取大包装优惠报价](#)

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

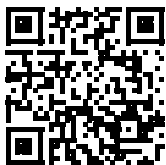
报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-19475土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌,菌株SCHUS4,Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板18\(克隆\)](#)
2022-04-01

[NR-3639甲型流感病毒,KilbourneF163:
A/Dunedin/6/1983\(HA,NA\)xA/PuertoRico/8/1934\(H1N1\),ReassortantX-81\(病毒\)](#)
2022-03-31

[NR-13634结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1106\(MT0951、Rv0924c\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01

[NR-46411金黄色葡萄球菌,HIP11983\(细菌\)](#)
2022-04-01

[核提取分离培养基,100ml\(100次反应\)](#)
2021-12-21

[人工模拟合成汗DN 53160-2/BS EN 1811 \(BZ125\) 500ml](#)
2021-12-13

[质谱法,抗氧化蛋白缓冲液,100UL](#)
2021-12-21

[NR-781牛痘病毒,单克隆抗牛痘\(WR\)A27L,残基1至110\(腹水\)\(类似于VMC-50\)\(单克隆抗体\)](#)
2022-03-31

[NR-46954金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE411\(SAUSA300_2578\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01

[抗D\[Rho\]抗体,人73/517](#)
2024-05-19

[NR-41926肺炎克雷伯菌,BIDMC10\(细菌\)](#)
2022-04-01

[人肾素\[国际标准168/356\]](#)
2024-05-19

[道康宁PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 1.1KG](#)
2021-12-02

[NR-43499_霍氏博德特氏菌,41130\(细菌\)](#)
2022-04-01

[SARS-CoV-2XF重组分离株101058](#)
2024-05-19

[NR-47932金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0709\(NE1390\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01

[MRA-105冈比亚按蚊,M2,鸡蛋\(矢量\)](#)

2022-04-01

[牛疱疹病毒1型 \(BHV-1 / IBR\) MAb gB-gI IgG2b同种型](#)

2019-05-08

[鼠MET\(V1110i\)表达NIH3T3细胞系,1个小瓶](#)

2021-12-21

[2024_06_05 Mag](#)

2024-06-03